PASJ2023 WEP14

既存 DC 電磁石用電源をベースにした高精度パルス駆動電磁石電源の開発 DEVELOPMENT OF HIGH-PRECISION PULSE-DRIVEN ELECTROMAGNET POWER SUPPLY BASED ON EXISTING DC ELECTROMAGNET POWER SUPPLIES

中澤伸侯^{#, A)},山田遼^{A)},近藤力^{B,C)},原徹^{B)}

Shingo Nakazawa ^{#, A)}, Ryo Yamada^{A)}, Chikara Kondo^{B,C)}, Toru Hara^{C)} ^{A)} SPring8 Service Co., Ltd, ^{B)} JASRI, ^{C)} RIKEN SPring-8 Center

Abstract

The X-ray Free Electron Laser (XFEL) facility "SACLA" utilizes its linear accelerator for XFEL experiments as well as an injector for the storage ring of the large synchrotron radiation facility "SPring-8". 60 Hz electron beam bunches accelerated in the linear accelerator are allocated to BL2, BL3, and SPring-8. While the beam energy for the injection to SPring-8 is fixed at 8GeV, the beam energies for BL2 and BL3 vary depending on the wavelengths of the laser light used for user experiments. The electron beam energy alters from bunch to bunch. As a result, it is necessary to switch RF parameters and focusing magnet strengths for each beam path to provide the optimal acceleration condition of the electron beam. In this study, a new pulse-driven magnet power supply was developed based on an existing unipolar power source, that can change output currents at 60 Hz with a required stability for XFEL. We present an overview of the development.

1. はじめに

X 線自由電子レーザー(XFEL)施設 SACLA では、2 本の XFEL 用ビームライン(BL2.BL3)のユーザー実験と SPring-8 蓄積リングへのオンデマンドビーム入射を、電 子バンチ毎に切り替えて行っている[1]。SPring-8 への入 射ビームエネルギーは 8 GeV 固定であるが、BL2,BL3 はユーザーが利用するレーザー波長によりビームエネル ギーが変わる。加速管の RF パラメータを切り替えること でビームエネルギーを 60 pps のバンチ毎に調整するが [2]、四極電磁石は定電流駆動であったため、異なるエ ネルギーのビーム収束条件を同時に最適化することが 困難であった。そこで四極電磁石の励磁電流をショット 毎に変更できるように、60 pps のパラメータ切り替えに対 応した電磁石電源の開発およびパターン駆動対応の電 磁石への置き換えを進めている。今回、我々は既存のド ロッパー方式の DC 電源[3](以下、DC 電源)を改造する ことで、パターン駆動を可能にした。電源の開発につい て報告する。

2. 開発の概要

2.1 電源に要求される性能

対象となる四極電磁石において、ビームエネルギー変 化に対応する必要な励磁電流の変化量は 20%である。 即ち最大電流 20 A の 20%、4 A を 60 pps で変更するこ とが要求される。次のビームが到達するまでの 16.6 ms 以内に電流の変更を完了し、なおかつ FEL の安定性に 影響を与えないよう 200 ppm 以下の高いショット毎の電 流安定度が求められる。開発した電源および負荷電磁 石の主な仕様を Table 1 に示す。 Table 1: Specifications of the Pattern Magnet and Power Supply

Pulse Magnet	
Inductance	17.38 mH @120Hz
Series resistance	85.76 mΩ
Rated current	20 A
Pulse Power Supply	
Chassis size	5U (EIA)
Output Voltage	12 V (DC) 16 V (pulse peak)
Output Current	20 A
Slewing rate	0.75 A/ms
Current stability at beam timing.	4 mA p-p (200 ppm of 20 A)

開発期間を短縮するため、SACLA で使用している既存のドロッパー方式の DC 電源をベースに新たなパルス 駆動電源を開発することとした。Figure 1 に、既存の DC 電源のブロック図を示す。

[#] nakazawa@ses-spring8.co.jp

PASJ2023 WEP14



Figure 1: Block diagram of an existing DC power supply.

この電源は、フィードバック制御にアナログ回路を用い ており、高い電流安定度を備える。60 pps のパターン運 転を実現するためには、電流立ち上がりおよび立下り速 度を高速化すること、および電流整定に要する時間を短 縮する必要がある。以下に改造と調整のポイントを記す。

2.2 電圧リファレンス回路の最適化

目標とする電流値は、i-DIO[3]インターフェースを経 由し 16.6 ms 毎に設定されるが、現在の電流値から目標 の電流値までの補間は電源内部で行う必要がある。負 荷電磁石と組み合わせた際、電源の最大出力電圧を超 えるような電流変化率を設定すると制御器が飽和し、そ の結果応答性や安定性の悪化につながる可能性があり、 場合によっては過電圧による機器の損傷を招く。このよう な問題を避けるため、負荷と電源能力が釣り合う電流変 化率となるよう、リファレンスの速度制限回路(Fig. 1 中の Rate Limiter)のパラメータ調整を行った。今回の電源の DCリンク電圧は20 V のため、過渡的にも20 Vを超えな いように余裕を持たせその 80%の 16 V を最大出力電圧 とした。17 mH の実負荷を接続した状態でのスルーレート は約 0.75 A/ms となった。

2.3 ダンピング抵抗の追加

開発のベースとしたのは DC 電源のため、負荷からの 電力を吸収する能力は限られていた。このため、電流下 降時は、電磁石に蓄積された電力がダイオードを通して 還流し、電磁石の直流抵抗やケーブル抵抗、ダイオード の抵抗成分によって電力が消費される。この結果、電流 は 30 ms 程の時間をかけて漸減する。



Figure 2: Block diagram of a flyback circuit. In (a), the current on descent continues to flow through the flyback diode and therefore decays slowly. In (b), a damping resistor is added and the current rapidly decays.

パターン運転を実現するためには、0.75 A/ms のリファ レンス波形に追従させる必要があるため、Fig. 2(b)のよう

に還流回路にダンピング抵抗を追加し電力の一部を吸 収させる構成とした。さらに還流電流が電流検出部を通 過するように接続点を変更し、電力吸収時もフィードバッ ク制御を掛けられる構成とした。この改善により電流下降 速度が向上する一方、逆電圧やトランジスタの損失が増 加し、極端な場合には最大定格を超え素子の損傷や発 熱による焼損等の問題を起こす可能性がある。このため、 電流上昇時と同様の速度で電流を下降させ、なおかつ 逆電圧や損失が過大とならないパラメータを求めるため に、シミュレーションにて検討を行った。Figure 3 にダンピ ング抵抗の値を 0.1 Ωから 10 Ωまでの範囲でステップシ ミュレーションした結果を示す。ダンピング抵抗を 1Ω以 上にすれば電流下降レートは上昇時と同等の速度となり、 さらに抵抗値を増やすと抵抗の負担が減少しトランジス タの負担が増加する。この結果からダンピング抵抗は 1Ω以上かつトランジスタの損失が許容できる範囲とする 事が適切と考えられる。今回の電源では実装の制約から、 大電力をダンピング抵抗だけで処理できない。一方、トラ ンジスタバンクの熱容量には余裕があったため、ダンピ ング抵抗には5Ωを選定した。この結果に基づき実機に て確認を行い、電流下降速度および逆電圧がシミュレー ションの結果と一致している事を確認した。



Figure 3: Stepwise analysis of damping resistance values. As shown in (a), the current drop rate improves as the resistance increases. As shown in (b) and (c), the loss of the damping resistor decreases and the transistor loss increases as the resistance is increased.

トランジスタのコレクタとエミッタ間の電圧は、吸収動作時の最大電圧-10 V と DC 電圧 20 V との差である 30 V となる。これはトランジスタの最大定格の 230 V に対して十分に余裕がある。また、最も厳しい動作条件である 16 A と 20 A のパターン動作においてもトランジスタバンクの温度は 62 ℃迄しか上昇せず、電力損失も許容範囲内である。

2.4 フィードバック制御パラメータの調整

パターン動作では、目標電流値付近に到達後、数 ms の短時間で電流を 200 ppm 以内に整定する必要がある。 そこで、フィードバック制御の高速化を行った。まず実機 回路および実負荷の測定結果を元に、LTspice[4]を用 いてシミュレーションモデルを作成した。次に既存の基 板の回路を変更しないという制約の下で、シミュレーションで回路定数を最適化した。実際に使用したモデルを Fig.4に示す。



Figure 4: Simulation model and results. The left-hand side shows the circuit used for the simulation and the right-hand side shows the results of the simulation, which reproduces the actual output waveforms well.

本回路には AC リプル低減を目的とした電圧フィード バックが実装されていたが、パターン動作時は有効に機 能しないため切り離しを行った。改造した制御回路を用 いて電源の制御特性を実測し、微調整を加えて回路定 数を確定した。この制御特性の測定では、Fig. 5 に示す ように FRA(Frequency Response Analyzer)接続のための 信号注入ポイントを構築し、フィードバック制御のループ ゲインを測定できるようにしている。



Figure 5: Block diagram for loop gain measurement using a frequency response analyzer.

Figure 6 に、調整後の10 A 出力時開ループ伝達関数 の実測値をボーデプロットで示す。ゼロクロス周波数は 5 kHz、位相余裕は77°と、今回のパターン動作に必要 な高速かつ安定な制御特性が実現できている。

このようにシミュレーションによる検討と、実機での制御 特性の測定を繰り返し迅速に行える構成を採用すること で、より実機に近いシミュレーションモデルの構築と フィードバックパラメータの最適化を効率的に行うことが 可能となる。以上の手法によって、既存基板への最小限 の改造で、要求された時間内に電流整定が可能な制御 パラメータを実現した。



Figure 6: Bode diagram of the open-loop gain at a 10 A output after tuning.

2.5 上位計算機用インターフェース

従来の i-DIO インターフェースは、DC 電源の駆動を 目的に設計されており、外部トリガに同期する機能を持 たないためパターン動作には使用できない。このため、 既に開発されていた EtherCAT i-DIO カードに外部トリガ 同期入力を追加し、パターン運転に適用できるように改 造したものを用いた。このカードでは、外部からトリガを受 けてから、DAC の設定値を変更し、パターン動作を開始 するまでに、ジッタも含めて最大4ms が必要とされる。ま た、電流・電圧モニタ出力のサンプリング周期を高速化 し、ショット毎のモニタ値を EtherCAT i-DIO カードが取得 できるようにした。

3. 性能の確認

3.1 性能確認のためのセットアップ

安定度の測定には DANISENSE DS200ID DCCT お よびツジ電子高精度オフセットアンプ[5]T4060 を使用し た。なお、オフセット範囲の制約により 20 A での測定が できなかったため 15.5 A-19.5 A にて測定を実施してい る。測定のセットアップを Fig. 7 に示す。



Figure 7: Setup for stability measurement. the FRA is connected and used when necessary. A DCCT, placed between the electromagnet and the power supply, is connected to the oscilloscope through an offset amplifier for stability assessment.

3.2 駆動能力の確認

実際に使用する電磁石を負荷として、15.5 A-19.4 A のパターン駆動を行った際の実測波形を Fig. 8 に示す。 フィードバックパラメータ最適化の結果、電流上昇、下降

PASJ2023 WEP14

いずれの場合においても 0.75 A/ms の速度で安定して 駆動できる事を確認した。この結果、4 A の振り幅であれ ば 5 ms 弱で電流のスイングが完了し、ビーム到達までの 7 ms を整定に使用でき、安定度を向上することができる。



Figure 8: Output current, voltage measured for a drive waveform of 15.5 A and 19.4 A outputs. A quadrupole magnet is connected as a load. It is confirmed that the current changing speed is controlled at 0.75 A/ms, and the reverse voltage during reflux is maintained at 10 V.

3.3 安定度

Figure 9 に、15.5 A-19.4 A パターン駆動時の整定部 を拡大した実測波形を示す。整定後の安定度は上昇・ 下降時ともに 60 ppm(peak to peak)以内となっており、目 標とした 200 ppm が達成されていることを確認した。



Figure 9: Pattern output currents of 15.5 A and 19.4 A are superimposed for 1000 shots to assess stability. (a) shows the waveforms at 19.4 A and (b) depicts the waveforms at 15.5 A. Stabilities of both waveforms are within 60 ppm satisfying the target of 200 ppm.

4. まとめ

電子バンチ毎に異なるエネルギーで線型加速器を運転する場合に課題となっていたビーム集束系最適化のため、四極電磁石の励磁電流をショット毎に変更可能にするパターン電源の開発を行った。安定度・信頼性に実績のある SACLA の DC 電源を元に、リファレンス回路の調整、電力吸収回路の増強、およびフィードバック制御パラメータの最適化を行い、短期間かつ低コストで実用に耐える電源を実現した。本電源は、2022年から加速器運転に使用されている。我々は、今回よりもインダクタンスが大きな四極電磁石を、より大きな電流振幅パターン

で動作させることを今後計画している。このための大出 カパターン駆動電源を、スイッチング方式の4象限電源 として開発を進めており、2023年夏季に導入予定である。

謝辞

本電源の開発に際し多大なご協力を頂いた株式会社 IDXの方々に深い感謝の意をここに表明します。

参考文献

- T. Hara *et al.*, "Low-emittance beam injection for a synchrotron radiation source using an X-ray free-electron laser linear accelerator", PHYSICAL REVIEW ACCELERATORS AND BEAMS 24, 110702 (2021).
- [2] H. Maesaka et al., "X 線自由電子レーザーの多様な運転 と SPring-8 入射に向けた SACLA のオンデマンドビー ムルート・パラメータ切り替えシステムの開発", Proceedings of the 16th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan July 31 - August 3, 2019, Kyoto, Japan.
- [3] H. Takebe et al., "XFEL/SPring-8 電磁石電源の試験と制 御", Proceedings of the 7th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan August 4-6, 2010, Himeji, Japan.
- [4] https://www.analog.com/jp/design-center/ design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
- [5] S. Nakazawa *et al.*, "高精度低雑音オフセットアンプの開発", Proceedings of the 16th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan July 31 August 3, 2019, Kyoto, Japan.